# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-164044

(43)Date of publication of application: 28.06.1989

(51)Int.CI.

H01L 21/60 // H05K 3/32

(21)Application number : 62-323146

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

21.12.1987

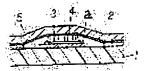
(72)Inventor: TANABE KOJI

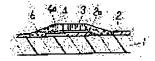
# (54) MOUNTING OF CHIP

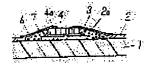
### (57)Abstract:

PURPOSE: To manufacture an electrical connection at a low cost by a method wherein a pattern of the electrical connection between an electrode part and a circuit wiring part on the surface of a chip is printed collectively by using a conductive paint by a screen-printing operation or the like.

CONSTITUTION: An arbitrary number of chips 4 are bonded onto a circuit wiring part 2a by using a conductive or insulating adhesive or a solder 3; a protective sheet 5 is contacted closely to the surface of the chips and to one part of a circuit wiring part 2. An insulating resin 6 is injected into a gap between the protective sheet 5 and the circuit wiring parts 2, 2a and is solidified. After that, when the protective sheet 5a is removed, it is possible to obtain a plane where no steep stepped part exists at one part between an electrode part 4a and the circuit wiring part 2 on the surface of the chips 4 and a printing operation such as a screen-printing method or the like can be executed. Then, a conductive coating film 7 where the electrode part 4a and the exposed circuit wiring part 2 on the surface of the chips are patterned by using the screen-printing method or the like is formed collectively. Because bonding performance with reference to the chips 4 or the circuit wiring parts 2. 2a is weak, the conductive coating film 7 may be cut off unless a coefficient of linear expansion in the flow direction of the resin is 4 × 10-5cm/° C or below and a water absorption factor is 0.15% or below.







## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 1-164044

Generally, in the case of wire bonding, which is a conventional technique, Al is often used as a material for an electrode land part on the surface of a chip. However, Al is easily oxidized. Therefore, in order to sufficiently ensure reliability of electrical connection, it is preferable to use a noble metal, such as Au, as a material for the electrode land part.

#### @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-164044

@Int\_Cl\_4 21/60 識別記号

庁内整理番号

每公開 平成1年(1989)6月28日

H 01 L # H 05 K

Q-6918-5F B-6736-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

チップ実装方法 図発明の名称

> 願 昭62-323146 创特

願 昭62(1987)12月21日 22出

功 ⑫発 明 老 嗇 松下電器産業株式会社 の出 願 人

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地

外1名 弁理士 中尾 敏男 20代 理 人

1、発明の名称

チップ突装方法

- 2、特許請求の範囲
- (1) 絶縁性基体上の回路配線の任意の部分に、導 低性または絶縁性接着剤または半田付けにより 単数または複数のチップを接着する工程と、保 破板を前記チップ表面に密着させた状態で、前 記保護板と前記回路配線のすき間部分に絶縁性 樹脂を注入して固化させる工程と、前記保護板 を取りはずして、前記チップ表面の電極部と前 記回路配線の露出した部分を相互に導電性強料 により接続する工程とより成るチップ実装方法。
- (2) すき間部分に注入する樹脂は、熱硬化性樹脂 である特許請求の範囲第1項に配載のチップ実 装方法。
- (3) すき間部分に注入する樹脂は、流れ方向の線 膨張率 4 × 1 0 3 cm/℃以下でかつ吸水率が0.15 %以下の熱可塑性樹脂である特許請求の範囲第 1 項に記載のチップ実装方法。

- (4) 保護板の少なくともチップ表面に密潜させる 部分はゴム製とした特許額求の範囲第1項に配 級のチップ寒葵方法。
- (6) チップの電極部は表表面ともに公金属被覆さ れている特許請求の範囲第1項に記載のチップ 实装方法。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は各種電子機器に使用されるチップの契 装方法に関する。

従来の技術

従来、チップの実装は、銅箔付ガラスクロス段 層板等をエッチング法により導電回路を形成し、 導電性接着剤で回路配線の一部にチップを接着せ しめ、チップ表面の電極部と回路配線とを金線で 接続するいわゆるワイヤーボンディング法が良く 知られている。金額はチップの電極部と配線回路 間にブリッジ構造にたっているため、機械的強度 は匿めて弱く、そのためにチップと企線全体を絶 は性樹脂でモールドする必要がある。

#### 発明が解決しようとする問題点

しかしながら、ワイヤーボンディング法では電 極部数の多い半導体チップを多数個変装する場合 や、発光ダイオードを、面照光を目的として多数 個を実装する場合、接続ケ所が多いために、多大 の時間を要し、さらに使用する金線の量も多いと とから安価に製造することが困難であった。さら にワイヤボンディング法の場合は金の細線を用い るためにチップの電極部と回路配線の接続部は 接して設置させる必要性があり、回路設計の自由 度をそこなりことも多かった。

# 問題点を解決するための手段

本発明は、チップを導電性接着剤等で基体上の 回路配線に接着せしめる工程までは従来と同一で あるが、チップ表面の電極部と回路配線との電気 的接続を、スクリーン印刷等により、導電性塗料 で一括してパターン印刷形成することにより、安 価に製造し得る実装方法を提供せんとするもので ある。詳述するならば、本発明は少なくとも表面 部分が絶縁性の基体上に回路配線を形成し、回路

さらには、接続用の導電盆膜は、酸化スズ系や、 アンチモンドープインジュム系の透明な導電盗膜 で形成することも可能であり、発光ダイオードの 接続にも適した工法が得られる。

# 要施例

配線上に導電性または絶縁性接着剤または半田付けによって、任意個数のチップを接着し、保保額をチップ表面に密着させた状態で保護板と回路を設めた。との後、保護板を取りはずせばチップ表面の低部と回路配線の一部は急な改差のない、スクリーン印刷等での印刷が可能な平面が得られる。とりチップ表面の電極部と舞出した回路配線を一括して形成する。

### 作用

本発明によれば、スクリーン印刷法等により、一括して接続が可能となるため、電極部の数が多ければ多い程、接続の短期間化がはかられ、さらに高価な金線も不要となるため、極めて大き経済的効果を有する。また、金の細線による接続になるため、チップの電極部と回路配線の接続部は従来のように近接させる必然性は無く、回路設計の自由度も大となる。

冇する熱硬化性樹脂であるととが最も望ましい。 たぜたらば、チップ4あるいは回路配線2,2ª と絶縁性樹脂のの界面が熱ショック等で倒れ、両 者を接続している導電塗膜でが切断されるからで ある。熱可塑性樹脂を用いる場合には、チップ4 あるいは回路配線 2 , 2 a に対する接着性が弱い ため樹脂の疏れ方向の線膨張率が4×1 O<sup>-5</sup> α / C 以下で、かつ吸水率が0.1 5%以下でないと、前 記の理由により、導電塗膜でが切断される可能性 がある。保護板5の材質は金屑でも、セラミック 系でも固形樹脂でも良いが、チップ表面や回路配 馥の一部を密着させた時、わずかのすき間ができ ると、絶縁樹脂6を注入した際に毛細管現象によ り入り込んでしまりため、少なくとも各密層部分 はシリコン系ゴム等でライニングして密着性を確 ・ 保するのが良い。 一般的には従来工法であるワイ

ヤポンディングの場合、チップ表面の電極ランド 部の材質は A & であることが多いが、酸化し易い ため電気的接続の信頼度を充分確保するためには 電極ランド部の材質は A u 等の負金属にすること

# が望ましい。

以下、さらに具体的な実施例を説明する。

材厚 1.6 間のガラスエポキシ基板を用い、30 ×30種のサイズで飼箔によるプリント回路配線 板を作製し、面照光を目的として38個のLRDチ ップを等間隔になるように導電性接効剤で回路配 線上に接着した。次に、各チップ表面やよび、接 続を要する回路配線部分に密着し得るように、表 面にO.2 種のシリコンゴムライニングした金属の 保護板ちを作製し、各チップ表面と接続する回路 **配線部2mに密着させて、エポキシ樹脂を真空引** きしつつ回路板2,2aと保護板5のすき間に注 入し120℃90秒間で硬化させた。次に保護板 5を取りはずし、各チップ4表面の電極部と回路 配線2を相互に、銀系導電塗料ででスクリーン印 **刷法にて一括印刷し接続した。この面照光板を初 期および、1,2気圧240時間のプレッシャー** クッカーテスト後、および -20℃←85℃の温 庭サイクルテストを100サイクル後それぞれ点 盤試験したが、いずれも36個の L B D チップ全

てが発光した。

発明の効果

以上述べたように本発明によるチップ実装方法 によれば、鼠極部数の多い場合でも安価に製造す ることが可能であり、チップの電極部と回路配線 の接続部を近接して設置する必然性が無いため回 路設計の自由度が増大し、さらに高い信頼性を得 ることができる。

#### 4、図面の簡単な説明

第1図~第3図は本発明の一実施例によるチッ プ爽装方法の製造工程を示す断面図である。

1 ……基体、2,2 1 ……回路配線、4 ……チ ップ、6……保証板、6……絶縁性樹脂、で…… 導電產料。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

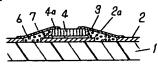
貫

ø

极性舒脂 艳

第 2 🖾

第 3 22



-243-